

引用信息: Zhang Yi-Heng; Zhang Guang-Xiang; Yan Tian-Tang; Yu Shu-Qin; Zhuang Si-Yong. Acta Phys. -Chim. Sin., 1998, 14(11): 975-980 [张宜恒; 张广祥; 闫天堂; 俞书勤; 庄思永. 物理化学学报, 1998, 14(11): 975-980]

[本期目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[\[打印本页\]](#) [\[关闭\]](#)

在照相明胶层中金催化的铜无电沉积

张宜恒; 张广祥; 闫天堂; 俞书勤; 庄思永

中国科学技术大学应用化学系, 化学物理系, 合肥 230026; 华东理工大学精细化工研究所, 上海 200237

摘要:

关键词: 照相明胶 还原能力 铜无电沉积 深度剖析 化学形态

收稿日期 1998-01-12 修回日期 1998-03-26 网络版发布日期 1998-11-15

通讯作者: 张宜恒 Email:

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(911KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [照相明胶](#)

▶ [还原能力](#)

▶ [铜无电沉积](#)

▶ [深度剖析](#)

▶ [化学形态](#)

本文作者相关文章

▶ [张宜恒](#)

▶ [张广祥](#)

▶ [闫天堂](#)

▶ [俞书勤](#)

▶ [庄思永](#)